(54) OPTICAL SWITCH FOR MATRIX

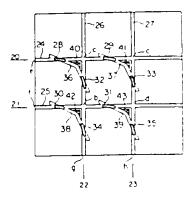
(11) 63-197923 (A) (43) 16.8 1988 (19) JP (21) Appi. No 62-29565 (22) 13.2.1987

(71) NEC CORP (72) JUNICHI SHIMIZU(1)

(51) Int. Cl⁴, G02F1/31,H04B9/00,H04Q3/52

PURPOSE: To obtain a miniature monolithic integrated circuit, and also, to realize low crosstalk by providing two pieces of optical switch elements between one input terminal and one output terminal, using only one piece of light reflector. and also, forming a matrix constitution itself by an isotopic shape.

CONSTITUTION: When light beams 20, 21 are made incident on a matrix optical switch, thee beams pass through incidence use optical waveguides 24, 25 and made incident on optical witch elements 28~31. In these optical switch elements 28-31, an optical path is switched by an applied voltage O and V. A light beam whose optical path has bee switched from the incidence use optical waveguides 24, 25 to waveguides 36-39 for connecting between the optical switch elements 28-31 is brought to a total refection to some angle by light reflectors 40-43 and made incident on other optical switch elements 32-35 than the optical switch elements 28-31, the optical path is moved to emission use optical waveguides 26, 27, and the light beam is emitted as emitted light beams 22, 23. In such a way, the element length can be miniaturized, the switch is operated by a low voltage, and also, low crosstalk is realized



◎ 公開特許公報(A) 昭63-197923

会発明の名称 マトリックス光スイッチ

②特 顕 昭62-29565

会出 類 昭62(1987) 2月13日

母 明 者 清 水 淳 一 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内母 明 者 藤 原 雅 彦 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内母出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

32代理人 弗理士岩佐 義幸

明 紀 書

1. 発明の名称

マトリックス光スイッチ

2. 特許請求の範囲

(1) 基板上に互いに平行なM本(Mは自かむ) の第1群の光導波路と、これと交わる互いに平行 なN本(Nは自然数)の第2群の光導波路を設置 し、前記第1群の主番目の光導波路と第2群の; 番目の光導波路の交点を (ⅰ、ⅰ) とし (↓≤ⅰ ≤M、1≤j≤N、i, jは自然数)、交点(i, j) と交点(i, j ~ 1) 及び交点(i, j) と 交点(i+1.j)の間にそれぞれ光スイッチェ レメントを配置し(但し、j‐1< 1、i+1> Mとなる場合には、交点(i,j-1)をi番目 の導波路の端部、交点(i+1.))をう着目の 導波路の端部とする)、前記第1群の光薄波路及 び前記第2群の光導波路とは異なる第3の光導波 路で前記2つの光スイッチェレメント間を接続し、 前記第3の導波路中に光反射器を設置したことを 特徴とするマトリックス光スイッチ。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、基板上に設置した光導波路を用いて 光波を制御する導波型の光制御デバイスに関し、 特に基析上に複数個の光スイッチェンメントを設 置して構成されるマトリックス光スイッチに関する。

(従来の技術)

近年の光遠信システムの発展に伴い、従来よがれる。 では、でいる。その様なシステムでは、でいる。 では、でいる。 では、でいる。 では、一つでない。 では、小型では、でいる。 では、では、でいる。 では、でいる。 では、でいる。 では、でいる。 では、できばいる。 では、できばいる。 できばいる。 できるない。 できない。 できるない。 できるない。 できない。 できない ントを集積化できるという特徴があり、比較的容易に多チャンネル光スイッチを得ることができる。 なお、導波型の光スイッチには、方向性結合型、 全反射型、Y分岐型等の方式がある。

第4図に、光スイッキエレメントとして方向性 結合器を用いた8×8のマトリックス光スイッチ の例を示す。このマトリックス光スイッチは、雑 続「エレクトロニクス レターズ (Electronics Letters 22 (1986)816)」に記載されているもの を引用したものであり、光スイッチエレメントの 1 つを拡大して示している。この例によると案子 長は60∞mと非常に大きいものになっている。

(発明が解決しようとする問題点)

光スイッチを多段に組み合わせて得られるマトリックス光スイッチにおいて、光スイッチエレメントとしてはクロストークを比較的容易に低くでき、構成が簡単で多チャンオル化し易い方向性結合型と全反射型の光スイ・チが用いられているが、両者ともエレメント長とスイッチング電圧がトレードオフの関係にある。ところが、高速のスイッ

!作用,

本発明は多チャンオル光スィッチの構成に関するもので、その作用について第1図を用いて説明する。第1図はマトリップス光スイッチの一例であるが、このマトリックで光スイッチに光を入射

チンプを行う場合は駆動回路を簡略化し、消費を 力を小さくするためにスイッチンプ電圧は、でき るだけ小さいことが望ましい。従って、光ススイ チを多チャンネル化するときには、多くの光スス ッチエレメントを光入射方向に多段に配置である。 優電圧動作を行うためには光スペーチを外大きくなり、多キャンスルル スイ・チ全体の素子長が大きくなって、一大に表 くとれないことも素として特に基板の くする要因となる。その結果として特に基板で出 は体を用いる場合には、半導体自体のもつ場の化 の大きいという特性のために、タキャンネル化 が難し

本発明の目的は、上記の従来の多チャンネルモ フィッチの欠点を除き、小型かつ集積化に適した 多チャンネルのマトリックスモフィッチを提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明のマトリックス光スイッチは、菱板上に 互いに平行なM本 (Mは自然数)の第1群の光雄

すると(20.21 は入射光)、入射用光導波路24.25 を通って光スイッチエレメット28.29.30.31 に入射する。この光スイッチエレメットでは印加電圧 0 と V とで光路が切り換わる。光路が入射用の光速の路24.25 から光スイッチェレメント 肝を切り 顕れった光は、光反射器40.41.42.43 によってある角度に全反射され前記光スイッチエレメットとは閉の光スイッチェレメント32.33.34.35 に入射し、光路が出射用光導波路26.27 に移り、出射光22-23 として出射される。

本発明においては光反射器40.41.42.43 を用いているために、従来よりも素子長の小型化が行え、また光スイッチエレイント長を大き、とれるために低電圧で動作し、さらに光スイッチエレメントを2つ使用しているために低ニロストークの多チャンネルマトリックス光スイッチが得られる。

[実施例]

以下:本発明の実施例について図面を参照して 詳細に説明する。

第1回は本発明によるマトリックス光スイッチ の1つの実施例である。この実施例は、本発明に 交差導破路全反射型光スイッチを用いたものである。 り、2×2の光スイッチを示している。このマト **リックス光スイッチは、平行なる本の第1群の人** 射用光導波路24,25 と、これら入射用光導波路に 交わる互いに平行な2本の第2群の出射用光導波。 路26.27 とを備えている。今、入射用光導波路24. 25と出射用光導波路26,27 の交点をa, b. c, d 入射用光導波路24.25 の端部をe, 「、出射 用光導波路26.27 の端部を8. れとする。端部で と交点』との間に光スイッチエレメント28が、交 点』と交点ととの間に光スイッチエレメント29が、 端部「と交点りとの間に光スイッチエレメント30」 が、交点 b と交点 d との間に光スイッチエレチン ト31が配置されている。さらに、交点』と交点 b との間に光スイッチエレメント32が、交点もと端。 部まとの間に光スイッチエレメント34が、交点で と交点すどの間に光スイッチエレメント33が、交 点すと端部トとの間に光スイッチエレメント35が、

だ置されている。光スイッチエレメント28と32とは光スイッチエレメント間導波路36で接続され 光スイッチエレメント29と33とは光スイッチエレメント間導波路37で接続され、光スイッチエレメント30と34とは光スイッチエレメント間違波路38で接続され、光スイッチエレメント31と35とは光スイッチエレメント間違波路39で接続されている。そして、これら光スイッチエレメント間違波路中にそれぞれ光反射器40、41、42、43 が設置されている。

第2図及び第3図は、このマトリックス光スイッチの光スイッチエレメントの製造方法を説明するための図であり、製造方法を述べつつその構造について説明する。

まず、半絶縁性 C a A s 巻板11上にすべて!: ドープで G a A s パッファ暦12(厚み0.1μm)、 A & e. s s G a e. e s A s タラッド暦13(1 μm)、 G a A s // A & e. s s G a e. e s A S 多重量子井戸 (M Q W) ガイド暦14(0.4μm)、 A & e. s s G a e e s A S クラッド暦15(0.5μm) G a A s

トップ層16 (0 1 m m) をMBE法により連続成長する。 G a A s / A ℓ e, 25 G a e, 45 A s 多重量子井戸(M Q W)ガイド暦14は厚み100 人の G a A s 。 A ℓ e 25 G a e, 45 A s 層を20周期変互に積高したものである(段下では脅風のためモル比は略して記す)。

次に、フォトリックラフィ法により幅10μmで入出力用の導波路と交差角 5~10°の交差パターンのマスクをエピ層側に形成し、反応性イオン・ピームエッチング法によりマスク以外のGaAsトープ幣16及びAtGaAsクラッド層15をエッチングする。この際エッチングはAtGaAsクラッド層15で途中で止めるように制御した。このエッチングにより、2本の装荷型チャンネルガイド17による交差型導波路と入射用導波路及び出射用速波器が形成される。

第2図は先スペッチエレメントとしての交差型 導破路の部分を示している。

次に第3図のように光スイッチエレメントを結ぶ導波路、すなわち光反射器入射側導波路44と光

反射器反射側導波路45との交点に、反応性イオン・ピームエッチング法により光反射器46を形成する。この際のエッチングはGaAsバッファ層にまで行う。このようにすると第3図のように入射側導波路44から光反射器46に入射した光はカイト層と外部空気との歴折率差 Δ n = 2.5 によって戸射角が臨界角以上の時には全反射され、出射側導波路45へ反射される。

最後に、第2図において、残い交差角の2等分線A-Aに沿って金によるショットキー電極18を形成する。また、裏面にはオーミック接触電極19を金・ゲルマニウムを用いて形成する。これら電極18.19 は多重量子井戸層14のヘテロ界面に重直に電界を印加する手段を構成する。

なお、ここで光導波路形成及び光反射器形成に 用いられる反応性イオン・ピームエッチング 生は、 エッチング面の重直性、平滑性に優れていること が知られている。

以上述べた製作プロセスはあくまでも一例であって、製造はこのプロセスに限定されない。 多重

量子井戸暦は、気相成長法(VPE法)や金尾有機物法(MO-CVD法)などを用いて成長してもよく、導波路の形状はリブ型あるいは海を掘った形状にしてもよい。また、材料系としてつき掘りしたが、これに限定されるものではなく、例のは「nP/inGaAsP,1nAfAs/「砂塊」のは、光スイッチの構成を開いることができる。

少に、本実施例の動作について第1図を用いて 説明する。ここでは、スイッチングを行う光の改 長としてMQWガイド層14の吸収端(パンドギャップ被長人。=0.85μm)より長波長側を考え、 0.875μmを選んだ。入射用導波路24に入射した 光20は、光スイッチエレメント28において印加電 圧が 0 のときには光導波路24をそのまま進行し、 印加電圧がある値 V のときには全反射されて光導 波路36にエネルギーが移行し、光反射器40で全反

型化される。特にマトリックスサイズが大きくなった時(チャンネル数が大きくなった時)には、その違いは顕著である。試算によれば、8×8マトリックス光スイッチを従来の第4図のような方法で作製した場合には半遅休材料では数mmの大きさになるが、本発明を用いれば1mm以下にすることができる。

(発明の効果)

以上、詳細に説明したように、本発明によれば 1 つの入出力端子間に光スイッチェレメントが 2 個あるため低クロストーク化が行え、光反射器を 1 個しか用いないため低損失である。さらにマトリックス構成自体が等方形状であるため、加工が 容易である。したがって本発明によれば小型でモノリンック集積が可能でかつ低クロストークの多 チャンネル光スイッチが得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明による多チャンネル光スイッチの一実施例を説明するための平面図、

第2図は、交差型導波路を説明するための図、

肝されて光マイッチエレメント32にはいり 光ス イッチェレイント28と同様に印加電圧Ⅴのときに 全反射されて出射用導波路26に移り、出射光22と なる。同様に、光スイッチエレイント28,29,30,31, 32.33.34.35 が印加電圧 0 と V の間でスペッチン グを行うように構成されているものとすれば、任 意の入射端から入射した光が任意の出射端からの 出射光として取り出せ、即ち2×2の光スイッチ として動作させることができる。なわ、ここで用 いられている光スイッチエレメントとしての交差 型導波路は第2図のような構造をしており、電板 18.19 間に電圧を印加することにより、電極間に あるMQWカイド層14にマイナスの屈折率が誘起 されて入射光が全反射される。この時のクロスト ークはチャンネルガイド17の交差角か5~10°と 大きいため-30dB以下である。

本実施例のように基板上に光反射器を設置することによって基波光を入射方向とは異なる方向に反射させれば、光スイッチェレメントを光入射方向に多段に配置する必要がなくなり、素子長が小

第3図は、光反射器を説明するための図 第4図は「従来の多チャンネル光スイッチを説明するための図である。

11.12.13.14.15.16 · · · 毕蒋存

17・・・・・・・・・チャンネルガイド

18.19 - - - - - - - - - 電板

20.21 ・・・・・・・ 人射光

22.23 ・・・・・ 出射光

24.25 · · · · · · 人射用導波路

26.27 · · · · · · · 出射用導波路

28,29,30,31,32,33,34,35 ・・光スイッチエレメント

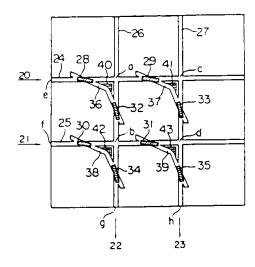
36,37,38,39 ・・・・・各光スイッチエレメ

ントを結ぶ導波路

40.41.42.43 · · · · 光反射器

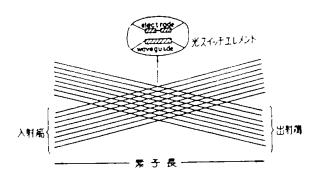
代理人 弁理士 岩 佐 養 幸

特開昭63-197923 (5)

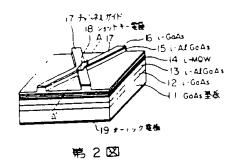


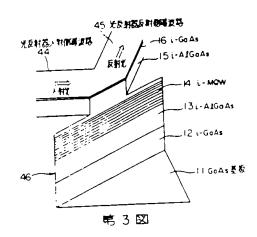
20 , 21
22 .23出射光
24, 25
26 , 27 出射用光導波路
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 モスイッチエレイント
36,37,38,39 光スイッチエレメント間導波路
40,41,42,43

第 | 図



第 4 図





手統補正事

昭和63年 5月 9日

特許庁長官 腎

1. 事件の表示

昭和 6 2 年特許願第2 9 5 6 5 号

2. 発明の名称

マトロックス光スイッチ

3. 補正をする者

事件との関係

特許出顧人

名称

日本電気株式会社

4、代理人 〒110

居所 東京都台東区台東一丁目27番11号

佐藤第二ビル4階 - 電話(03)834-7893

氏名 (8664) 弁理士 岩佐 義幸(高手



5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の樹 及び図面

- 6、補正の内容
- (1) 明知書第8頁第15行目~第9頁第2行の 「まず、半絶縁性GaAs基板11・・成長する。」 を以下の様に補正する。

「まず、n'-GaAs 基板11上に、n'-GaAs バッフェ層12(厚み 0.1μm)、n'-Aℓ...s Ga...sAs クラッド層13(1 μm)、ノンドープGaAs /Aℓ...sGa...sAs 多重量子井戸(MQW)がイド層14(0.4μm)、ノンドープAℓ...sGa...sAs クラッド層15(0.5μm)、ノンドープGaAs トップ層16(0.1μm)をMBE法により連続成長する。J

- (2) 第2図を別紙図面のように補正する。
- (3) 第3図を別紙図面のように補正する。

代理人 弁理士 岩 佐 義 幸

